PAT-NO:

JP02000289341A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000289341 A

TITLE:

OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM

**PUBN-DATE:** 

October 17, 2000

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME COUNTRY

NAGANO, HIDEKI N/A

NAGATAKI, YOSHIYUKI N/A

OBARA, HIROSHI N/A

YOSHIMIZU, TAKUHAKU N/A N/A

OTSUKA, TAKAHIRO

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME COUNTRY

HITACHI MAXELL LTD N/A

APPL-NO: JP11101735

APPL-DATE: April 8, 1999

INT-CL (IPC): B41M005/26, G11B007/24

# **ABSTRACT:**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a disklike write once optical information recording medium which enables a dip process to be performed, with

a uniform

membrane thickness and shows outstanding recording properties and productivity

by forming a recording layer of a fluorine substituted ether solution of a

cyanine coloring matter represented by a specific formula, on a substrate.

SOLUTION: A dip process is desirably used which forms a film by soaking a

substrate in a solution obtained by dissolving a cyanine organic coloring

matter represented by the formula as an organic coloring matter constituting a

recording layer. In the formula, R and R' may be each the same or different

and is a fluorine-substituted alkyl group; Z is a hydrogen atom, an alkyl group

or the like or halogen; Y and Y' may be each the same or different and are

C(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, HC=CH, S or O; X is twin ions i.e., a halogen ion or a halogen

compound ion; A and A' may be each the same or different and an atom group

constituting a benzene ring or a substituted benzene ring.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

## (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-289341

(P2000-289341A)

(43)公開日 平成12年10月17日(2000.10.17)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
B41M	5/26		B41M 5/26	Y	2 H 1 1 1
G11B	7/24	5 1 6	G11B 7/24	516	5 D O 2 9

### 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

日立マクセル株式会社 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 (72)発明者 長野 秀樹 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ クセル株式会社内 (72)発明者 長瀧 義幸 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ クセル株式会社内 (74)代理人 100099793 弁理士 川北 喜十郎 (外1名)	(21)出願番号	特願平11-101735	(71) 出願人 000005810
(72)発明者 長野 秀樹 大阪府茨木市丑寅一丁目 1 番88号 日立マ クセル株式会社内 (72)発明者 長瀧 義幸 大阪府茨木市丑寅一丁目 1 番88号 日立マ クセル株式会社内 (74)代理人 100099793	•		日立マクセル株式会社
大阪府茨木市丑寅一丁目 1 番88号 日立マクセル株式会社内 (72)発明者 長瀬 義幸 大阪府茨木市丑寅一丁目 1 番88号 日立マクセル株式会社内 (74)代理人 100099793	(22)出顧日	平成11年4月8日(1999.4.8)	大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号
クセル株式会社内 (72)発明者 長瀬 義幸 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ クセル株式会社内 (74)代理人 100099793			(72)発明者 長野 秀樹
(72)発明者 長瀬 義幸 大阪府英木市丑寅一丁目 1 番88号 日立マ クセル株式会社内 (74)代理人 100099793			大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ
大阪府英木市丑寅一丁目 1 番88号 日立マ クセル株式会社内 (74) 代理人 100099793			クセル株式会社内
クセル株式会社内 (74) 代理人 100099793			(72)発明者 長瀧 義幸
(74) 代理人 100099793			大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ
			クセル株式会社内
· 弁理士 川北 喜十郎 (外1名)			(74)代理人 100099793
			· 弁理士 川北 喜十郎 (外1名)

## 最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 光情報記録媒体

## (57)【要約】

【課題】 記録層のディスク半径方向における膜厚が均一であるとともに、ディップ法で塗膜可能な記録層を有する追記型光記録媒体を提供する。

【解決手段】 追記型光記録媒体は基板上に記録層、中間層及び保護層を有し、記録層は下記構造式のような炭素数3以上のフッ化アルキル基を有するシアニン色素をフッ素置換エーテルに溶解した溶液をディップ法で基板上に塗布することによって形成される。

## 【化1】

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上にシアニン系色素を含む記録層を備え、光照射により情報が記録・再生される光情報記録 媒体において、前記シアニン系色素が下記一般式(1) で表わされ、

【化1】一般式(1):

(式中、R及びR'は、それぞれ、同一でも異なってもよく、フッ素置換されたアルキル基を示す。nは重合数を表わし、0~3の整数である。Zは水素原子、アルキル基、またはハロゲンを示す。また、nが2以上のとき、Zはそれぞれ同一でも異なってもよい。Y及びY'はそれぞれ同一でも異なってもよく、C(CH3)2, HC=CH, SまたはOを示す。X-は対イオンを示し、ハロゲンイオンまたはハロゲン化合物のイオンを示す。A 20及びA'は、それぞれ、同一でも異なってもよく、ベンゼン環または置換ベンゼン環を形成する原子群を示す。)前記記録層は、前記シアニン系色素のフッ素置換エーテル溶液を用いたディップ法により形成されてなることを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項2】 前記シアニン系色素のフッ素置換された アルキル基の炭素数が3以上であることを特徴とする請 求項1に記載の光情報記録媒体。

【請求項3】 前記記録層が前記フッ素置換エーテルを 90重量%以上含む溶液を用いてディップ法により成膜 30 されてなることを特徴とする請求項1または2に記載の 光情報記録媒体。

【請求項4】 前記フッ素置換エーテルが、ノナフルオロブチルメチルエーテルまたはノナフルオロブチルエチルエーテルであることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の光情報記録媒体。

【請求項5】 前記記録層が、5~30重量%の劣化抑制剤を含有していることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の光情報記録媒体。

【請求項6】 前記記録層上に、中間層及び保護層が順 40 次形成され、中間層が金、銀、銅及びアルミニウムからなる群から選択された一種の金属またはその合金で構成されていることを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載の光情報記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機色素を含む記録層を備えた光情報記録媒体に関し、さらに詳細には生産性に優れるとともに、優れた記録特性及び保存安定性を持つ追記型光情報記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、情報化技術の発達により、小型で 且つ大容量の記録媒体である光記録媒体が使用されてい る。かかる光記録媒体は、CD-ROM、DVD-RO M等の再生専用媒体、1回だけの書き込みが可能なCD -R (コンパクトディスクーレコーダブル)等の追記型 記録媒体、及びMO、DVD-RAMに代表される書換 え型媒体に分類される。このうち、追記型記録媒体で は、記録層の記録材料として有機色素が通常用いられて 10 いる。追記型記録媒体では、情報の記録の際にレーザー 光を記録層に照射し、その熱エネルギーによって記録層 を構成する有機色素を変質させ、その光学的特性を変化 させることにより記録が行なわれる。このような追記型 記録媒体の記録層に用いられる有機色素としてはシアニ ン系色素が知られている(特開昭58-112790、 特開昭59-24692、特開平5-67349等)。 [0003]

2

【本発明が解決しようとする課題】シアニン色素はアルコールやアセチレングリコールのような極性有機溶媒に対する溶解度が高い。しかしながら、極性有機溶液は表面張力が大きいので乾燥工程において膜厚むらが生じ易いという理由から、生産性に優れたディップ法による成膜は事実上不可能であった。そのため、シアニン色素溶液を極性有機溶媒に溶解した溶液を用いて記録層を成膜するには、スピンコート法を用い、しかもその雰囲気温度、湿度及び蒸気圧を高精度に制御する必要があった。スピンコート法は、強力な遠心力とベルヌーイ流による強制乾燥により、追記型光ディスクの周方向位置に関して均一な膜厚の記録膜を形成することができる。しかしながら、ディスクの半径方向位置に対しては膜厚差が生じ易く、内外周ともに均一な膜厚を形成するためには極めて緻密な制御を必要としていた。

【0004】さらに、スピンコート法は、1枚のディスク毎に色素溶液を塗布する必要があるとともに、ディスク1枚当たりの塗布作業に数十秒程度の時間がかかるため、追記型光ディスクの生産工程において色素塗布工程が律速となっていた。これを改善してスループットを増大するには、1つの生産ラインに高精度且つ高性能のスピンコーターを複数台備える必要があり、その結果、生産設備の大型化及び生産コストが増すという問題があった。

【0005】さらに、アルコールやアセチレングリコールのような極性有機溶媒は吸湿性が高く、とりわけスピンコート工程において、溶媒の気化熱により吸湿性は更に加速される。有機色素から構成される記録層上に水分子が吸着すると、ジッターの増加などの記録及び再生特性の劣化を招く。また、シアニン色素から構成される記録層に隣接する層、例えば、金属膜からなる反射膜や相変化膜からなる第2記録層などとの密着性にも悪影響を50 与え、記録特性の劣化の原因となっていた。

30 3 YES BESSELVIE SON ICH SINKERE & S C . .

【0006】特開平3-142281号は、特定のシア ニン色素を用いた高感度且つ耐光性に優れた情報記録媒 体を開示しており、シアニン色素として炭素原子数1~ 4のフッ化アルキル基で修飾されたシアニン色素を用い ている。しかしながら、この文献は、本発明で開示した ようなシアニン色素をフッ素置換エーテルに溶解した溶 液を用いてディップ法により記録層を成膜することは開 示していない。

【0007】本発明は、前記従来技術の問題を解消する ためになされたものであり、その目的は、極性有機溶媒 10 を用いないでシアニン色素を含む記録層を形成すること ができる光情報記録媒体を提供することにある。また、 本発明は、半径方向の記録層の膜厚が均一であるディス ク状の追記型光情報記録媒体を提供することを目的とす る。本発明のさらなる目的は、ディップ法による記録層 の成膜を可能にし、生産性及び記録特性に優れた、シア 二ン色素系記録層を有する光情報記録媒体を提供するこ とにある。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明に従えば、基板上 20 にシアニン系色素を含む記録層を備え、光照射により情 報が記録・再生される光情報記録媒体において、前記シ アニン系色素が下記一般式(1)で表わされ、前記記録 層は前記シアニン系色素のフッ素置換エーテル溶液を用 いたディップ法により形成されてなることを特徴とする 光情報記録媒体が提供される。

#### [0009]

【化2】一般式(1):

【0010】式中、R及びR'は、それぞれ、同一でも 異なってもよく、フッ素置換されたアルキル基を示し、 好ましくは、-CH<sub>2</sub>C<sub>3</sub>F<sub>7</sub>または-CH<sub>2</sub>C<sub>2</sub>F<sub>5</sub> である。nは重合数を表わし、0~3の整数であり、好 ましくは2である。Zは、水素原子、アルキル基、アル コキシル基、アルキルヒドロキシ基、アラルキル基、ア ルケニル基、アルキルカルボキシル基、アルキルスルホ ン基、またはハロゲンを示し、好ましくは、水素、メチ ル基、塩素である。また、nが2以上のとき、Zはそれ ぞれ同一でも異なってもよい。Y及びY'は、それぞれ 同一でも異なってもよく、C(CH3)2, HC=CH, S またはOを示し、好ましくはC(CH3)2である。X - は、対イオンを示し、ハロゲンイオンまたはハロゲン 化合物のイオンを示し、例えば、C1O4-,P F6<sup>-</sup>, SbF6<sup>-</sup>, ハロゲン, ZnC1<sup>-</sup>である。式 中、A及びA'は、それぞれ、同一でも異なってもよ

く、ベンゼン環または置換ベンゼン環を構成する原子群 であり、ベンゼン環またはナフタレン環が好ましい。式 (1)で表されるシアニン色素として、特に、後述する 実施例で用いる構造式 (5) 及び (6) で表されるシア ニン色素が好ましい。

【0011】フッ素置換エーテルの表面張力は一般に極 めて低いため、一般式(1)に示したシアニン色素の溶 媒として用いることにより、ディップ法による記録膜の 成膜が可能となり、光情報記録媒体の生産性が向上す る。一般式(1)に示したシアニン色素は、フッ素化ア ルキル基を有するためにフッ素置換エーテルと相溶性が ある。フッ素置換エーテルとしては、例えば、ノナフル オロブチルメチルエーテル、ノナフルオロブチルエチル エーテルが好ましい。

#### [0012]

【発明の実施の形態】本発明の光情報記録媒体の記録層 を構成する有機色素としては、一般式(1)で表わされ るシアニン系有機色素に他のシアニン色素を添加しても 良い。他のシアニン色素としては、スクアリリウム色 素、アズレニウム系色素等のポリメチン系色素、フタロ シアニン系色素のような大環状アザアヌレン系色素、ジ チオール系色素など色素が挙げられ、これらの色素を1 種または2種以上組み合わせて用いても良い。また、記 録層には、シアニン色素の劣化抑制剤を添加してもよ い。劣化抑制剤の合有率は5~30重量%が好ましい。 5重量%未満では劣化防止の効果が充分に発揮されず、 一方、合有率が30重量%を超えると、レーザー光によ る記録ピットの制御が容易でなくなる。劣化抑制剤とし ては、ジチオール金属錯体、アミノ化合物、アゾ化合物 30 などを用いることができ、例えば、下記の一般式(2) ~(4)に示される化合物が挙げられる。

[0013]

【化3】一般式(2):

【0014】式(2)中、R1, R2, R3およびR4 はそれぞれ、同一でも異なってもよく、水素原子、水酸 基、フッ化アルキル基、アミン基、アルキル基、アルコ キシル基、アルキルヒドロキシ基、アラルキル基、アル ケニル基、アルキルカルボキシル基、アルキルスルホニ ル基またはこれらの官能基を持つ芳香環を示す。X-は カウンターアニオンを示し、例えば、ハロゲンまたはハ ロゲン化物である。nは化合物のイオン価数を示し、1 または2である。一般式(2)の化合物は、R1, R 2, R3及びR4が、それぞれ、ジアルキルアミノベン ベンであり、X-がC1O4-, PF6-, Sb 50 F6-, BF4-, ZnC1-, stttCF3 SO3-

5

である化合物が好ましい。nは1または2にし得る。 【0015】

【化4】一般式(3):

式(3)中、A及びA'は、それぞれ、同一でも異なってもよく、水素原子、水酸基、フッ化アルキル基、アミン、アルキル基、アルコキシル基、アルキルとドロキシ基、アラルキル基、アルケニル基、アルキルカルボキシル基、アルキルスルホニル基もしくはこれらの官能基を持つ芳香環を示す。Mは、遷移金属を示し、例えば、銅、ニッケルが好ましい。Xは、カウンターカチオンを示し、例えば、テトラブチルアンモニウムが好ましい。nは化合物のイオン価数を示し、1または2である。例えば、三井東圧(三井化学)より入手可能な商品名PA-1006のようなジチオール化合物を用い得る。

[0016]

【化5】一般式(4):

【0017】式中、R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11及びR12は、それぞれ、同一でも異なってもよく、水素原子、水酸基、フッ化アルキル基、アミン基、アルキル基、アルコキシル基、アルキルとドロキシ基、アラルキル基、アルケニル基、アルキルカルボキシル基、アルキルスルホニル基またはこれらの官能基を持つ芳香環を示す。特に、R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11及びR12の基が、メチル、ハロゲン、ニトロ基、水酸基、アミン、フッ化アルキル基が好ましい。例えば、オイルオレンジSSなどの商品名の色素材料として入手することができるο-Tolenazo-β-naph tholにし得る。

【0018】本発明の光情報記録媒体の記録層には、必要に応じて、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、フッ素樹脂、ポリビニルアルコール等の樹脂も加えてもよい。

【0019】基板上に前記記録膜を形成するには、記録膜を構成するシアニン色素をフッ素置換エーテルに0.01~5%溶解させた溶液を調製し、この溶液中に基板を浸漬することによって成膜するディップ法が望ましい。記録層の膜厚は、30~500nmが適当である。また、劣化抑制剤等の溶解性を向上させるためにフッ素50

置換エーテルに、メタノールなどのアルコール系、エーテル系、ケトン系、炭化水素系溶媒を少量添加することも可能である。しかしながら、主成分であるフッ素置換エーテルとこれらの添加溶媒の蒸発速度が大きく異なると、乾燥工程中において基板上で濃度勾配が生じ、塗布むらの原因となる。特に、上記添加溶媒の蒸発速度がフッ素置換エーテルの蒸発速度より遅い場合、塗布むらは顕著になる。したがって、上記添加溶媒の蒸発速度は、主溶媒であるフッ素置換エーテルの蒸発速度とほぼ同じ、もしくはそれより蒸発速度の速い添加溶媒を選択するのが望ましい。添加溶媒の添加量は添加溶媒の極性にもよるが、10wt%以下が望ましい。添加溶媒の割合がそれより大きくなると溶媒の表面張力が大きくなるため、好ましくない。

【0020】本発明による光情報記録媒体は、基板上に、第一中間層、記録層、第二中間層及び保護層を積層した構造にし得る。このうち、第一中間層、第二中間層、保護層のうち、1層または2層を省略してもよい。上記の構成を持つ積層体を一組用意し、それらを基板が20外側または内側になるように接着層を介して張り合わせた構造にしてよい。また、記録再生光の入射面上にヘッドとの接触によるダメージを低減させるための潤滑層を設けてよく、その反対側の面に、下層の保護または装飾のための印刷を施してもよい。

【0021】基板として、アクリル、ボリカーボネート、ボリメチルメタクリレート、ボリメチルペンテン、ボリオレフィン、エボキシ等の透明樹脂基板を用いることができる。基板はプリフォーマット信号がピットの形で形成されたスタンパを用いて射出成型により形成し得る。また、ガラスなどの透明セラミック板の片面に光硬化性樹脂のレプリカ層を形成したものを基板として用いることができる。

【0022】前記中間層として、反射率特性を向上させるための反射層、レーザー光あるいは記録層の分解により発生する熱の放熱を促すための熱拡散層、記録層の反応を促進させる為もしくは記録層の光励起によって反応が促進される第2記録層、外的応力から記録層を隔てるための硬質層、スペーサー等により設けられたエアーグルーブ層等を必要に応じて設けてもよい。中間層は、

40 金、アルミニウム、銀もしくは銅またはそれらを主成分とした合金、SiO2、SiN、AIN、AI2〇3などの硬質無機材料、希土類金属を含む合金による非晶質ー品質相変化膜、シアニン色素と異なる光学特性を持つ色素層などを用いることができ、真空蒸着やスパッタリング等のドライプロセスで成膜することができる。

【0023】前記保護層は、紫外線硬化樹脂、熱硬化性 樹脂、2液混合硬化樹脂、室温硬化型樹脂などの有機材料を前記中間層上に、例えば、スクリーン印刷やスピン コーティングにより形成し得る。

【0024】以下、本発明の光情報記録媒体の実施例に

7

ついて説明するが、本発明はこれら実施例に限定される ものではない。

#### 【0025】実施例1

この実施例では、図1に示したように、基板1上に記録層2、中間層3、保護層4を積層した構造を持ち、記録層にシアニン系色素及び劣化抑制剤として $\alpha$ -Tolenazo  $\beta$ -naphtholを含む追記型光記録ディスク10を製造する。

【0026】ポリカーボネート樹脂を射出成型して、プ リフォーマットパターンが形成され且つ中心部にセンタ 10 一孔を有する円盤上の透明基板を作製した。成型により 得られた基板の断面構造及び平面構造の概要をそれぞれ 図1及び図2に示す。基板1のプリフォーマットパター ンには、記録/再生用のレーザービームを追従させるた めの案内溝5と、案内溝5によって画定される記録トラ ック8と、セクタのアドレスや基準クロックを表示する プリピット6とが形成される。案内溝5は、センター孔 7と同心円の渦巻き状もしくは同心円状に形成されてい る。案内溝5は、ウォブル溝としてもよく、それによっ てトラッキング信号などの情報をこのウォブル溝から検 20 出することもできる。本実施例において、案内溝5はウ ォブル溝を採用した。また、図1に示したように、案内 溝5及びプリピット6はそれぞれ異なる深さに形成され ている。

【0027】こうして得られたポリカーボネート基板1 を複数枚用意し、各基板に以下に説明するディップ法を 用いて記録層を形成した。最初に、下記構造式(5)に 示すシアニン色素を用意した。構造式(5)に示すシア ニン色素は、例えば、2-メチルインドレニンをフッ化 アルキル基で置換し、シアニルやギ酸エステル等を反応 30 させてイオン交換した後に、メタノールで精製すること により容易に合成することができる。合成法は、例え ば、Walter Grahnらによる"Halogenated Indocyanine s: Synthesis, Conformational Behavior" Liebigs A nn. 1995, 1003-1009を参照することができる。このシ アニン色素19重量部とo-Tolenazo-β-naphthol 1重 量部を、ノナフルオロブチルエチルエーテル1980重 量部に溶解した。得られた溶液を0.45μmのフィル ターでろ過した。ろ液を、ディスク浸漬用タンクに充填 した。次いで、低湿雰囲気中で、複数枚のポリカーボネ 40 ート基板1をハンガーに吊り下げてタンク内の溶液に浸 漬し、引き上げ速度約0.5cm/sで引き上げた。各 ポリカーボネート基板上に、膜厚70mmの色素層(記 録層)が均一に形成された。

【0028】次いで、色素層を乾燥した後、基板の一面側の色素層上に、スパッタリング装置を用いてAg/Au合金からなる中間層を50nmで成膜した。中間層を成膜した後に基板の他面側についていた色素をアルコールにより洗浄し、最後に紫外線硬化樹脂をスクリーン印刷により中間層上に塗布し、膜厚10μmの保護層を形 50

成した。こうして、図1の示したような断面構造の追記型光記録媒体を得た。

[0029]

【化6】構造式(5):

#### 【0030】実施例2

構造式 (5) に示すシアニン系色素 19重量部とo-Tole nazo- $\beta$ -naphthol 1重量部をノナフルオロブチルメチルエーテル 3980重量部に溶解した。得られた溶液を  $0.45\mu$ mのフィルターでろ過した後、ろ液を、実施 例 1 と同様にして複数のポリカーボネート基板上に、前述のディップ法を用いて塗布し、それぞれ、膜厚 70nmの色素層を形成した。

【0031】色素層を乾燥した後、基板の一面側に付着した色素層上にスパッタリング装置を用いてAg/Au合金からなる中間層を50nmで成膜した。中間層を成膜した後、基板の他面側に付着した色素をアルコールにより洗浄し、最後に中間層上に紫外線硬化樹脂をスクリーン印刷により塗布して、膜厚10μmの保護層を形成した。

### 0 【0032】実施例3

構造式(5)に示すシアニン系色素10重量部と下記構造式(6)に示すシアニン系色素9重量部と、TCI社より、オイルオレンジSSなどの商品名の色素材料として入手することができる。Tolenazo-β-naphthol 1重量部をノナフルオロブチルエチルエーテル1980重量部に溶解した。構造式(6)に示すシアニン色素は、ベンゾインドレニン及び2-メチルインドレニンとの混合物を出発材料として構造式(5)と同様の合成法により合成することができる。得られた溶液を0.5μmのフィルターでろ過した後、ろ液を、実施例1と同様にして複数のポリカーボネート基板上に、前述のディップ法を用いて塗布し、各基板上に膜厚70nmの色素層(記録層)を形成した。

[0033]

【化7】構造式(6):

2/9/05, EAST Version: 2.0.1.4

【0034】色素層を乾燥した後、基板の一面側に付着した色素層上にスパッタリング装置を用いてAg/Au 10合金からなる中間層を50nmで成膜した。中間層を成膜した後、基板の他面側に付着した色素をアルコールにより洗浄し、最後に中間層上に紫外線硬化樹脂をスクリーン印刷により塗布し、膜厚10μmの保護層を形成した。

#### 【0035】実施例4

構造式(5)に示すシアニン系色素19重量部とo-Tole nazo-β-naphthol1重量部を、ノナフルオロブチルエチルエーテル1800重量部とメタノール180重量部の混合溶媒に溶解した。色素の溶媒に対する溶解性は実施 20例1の場合に比べて向上したことがわかった。得られた溶液を0.45μmのフィルターでろ過した後、ろ液を、実施例1と同様にして複数のポリカーボネート基板上に、前述のディップ法を用いて塗布し、各基板上に膜厚70nmの色素層を形成した。

【0036】色素層を乾燥した後、基板の一面側に付着した色素層上にスパッタリング装置を用いてAg/Au合金からなる中間層を50nmで成膜した。中間層を成膜した後、基板の他面側に付着した色素をアルコールにより洗浄し、最後に中間層上に紫外線硬化樹脂をスクリ 30一ン印刷により塗布し、膜厚10μmの保護層を形成した。

#### 【0037】比較例1

下記構造式(7)に示すシアニン系色素 19重量部とo-Tolenazo- $\beta$ -naphthol 1重量部を、ノナフルオロブチルエチルエーテル 1980重量部に混合した。得られた混合液を $0.45\mu$ mのフィルターでろ過した。しかしながら、シアニン色素は、ノナフルオロブチルエチルエーテルに殆ど溶解せず、色素はフィルターによりろ過された。

#### [0038]

#### 【化8】構造式(7):

【0039】比較例2

比較例1で用いた構造式(7)に示すシアニン系色素19重量部とo-Tolenazo-β-naphthol 1重量部をメタノール1980重量部に溶解した。得られた溶液を0.45μmのフィルターでろ過した後、ろ液を、実施例1と同様にして複数のポリカーボネート基板1上に前述のディップ法を用いて塗布し、各基板上に色素層を形成した。

10

【0040】実施例1~4並びに比較例1,2で得られ る光記録ディスク上の色素膜厚を以下のようにして測定 した。シアニン色素がディップコーティングされた後の 基板の記録トラック領域に、白色光をに照射して、実施 例で用いたシアニン系色素の最大吸収波長である680 nmの吸収強度を測定することによって基板にコーティ ングされた色素の膜厚を概算した。一枚の基板(ディス ク)の記録エリア内に塗布された色素の最大膜厚と最小 膜厚を求め、それらの膜厚差を表1に示す。本発明によ る実施例1~4の光記録ディスクでは、膜厚差は10 n m~15nmであった。前述のように、比較例1の場 合、色素は殆ど溶解しないためフィルターにより色素は ろ過され、シアニン色素を基板上に塗布することができ なかった。また、メタノールのみを溶媒にしてディップ 法によるコーティングを行なった比較例3では、塗布は 可能だが塗布むらが著しいことが分かった。

【0041】実施例1~4で得られた光記録ディスクを、線速1.2m/secで回転させ、波長780nm、開口度NA=0.50、出力14.0mWの半導体レーザーを用いてEFM信号を記録した。信号を記録した各々の光記録媒体の信号を波長783nm、開口度NA=0.45、出力値0.4mWの半導体レーザーを用いた再生装置で読み込み、ジッターメーターでジッター値を測定した。その結果、本発明による実施例1~4の光記録媒体のジッター値はいずれも23%以下で、記録媒体として十分な性能を有することがわかった。

[0042]

40

50

## 11 表1

溶媒	記録エリ	ア内の記録層の膜厚分布(nm)
	~.	1.0

実施例1 ノナフルオロフ・チルエチルエーテル 10nm実施例2 ノナフルオロフ チルメチルエーテル 10 n m 実施例3 ノナフルオロフ・チルエチルエーテル 10nm実施例4 ノナフルオロフ・チルエチルエーテル+ メタノール 15nm比較例1 ノナフレオロフ チルエーテル (コーティング不可)

比較例2 141-L  $120\,\mathrm{nm}$ 

【0043】 上記実施例では、追記型光記録媒体を用 いて本発明を説明してきたが、本発明の光記録媒体はこ 10 れに限定されず、有機色素を記録層中に含む任意の光記 録媒体に適応可能である。また、積層構造も実施例の構 造に限定されず、中間層をさらに介在させたり、2つの 積層構造体を貼り合わせた貼り合わせ型の光記録媒体を 構成してもよい。

#### [0044]

【発明の効果】本発明では、フッ素置換されたアルキル 基を持つシアニン系色素をフッ素置換エーテル溶媒と組 み合わせて用いたため、ディップ法により色素を基板に 塗布することが可能となった。それゆえ、複数の基板に 20 5 案内溝 同時に色素を塗布することが可能であり、生産性が向上 する。また、溶媒として極性の低いフッ素置換エーテル を用いているので、ディスク状基板の半径方向における 膜厚を均一化することができ、良好な記録・再生特性を\*

\*有する光記録媒体を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

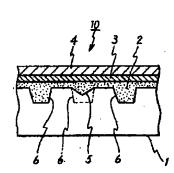
【図1】本発明の実施例に従う光記録ディスクの概略断 面図である。

【図2】本発明の実施例に従う光記録ディスクの平面図 である。

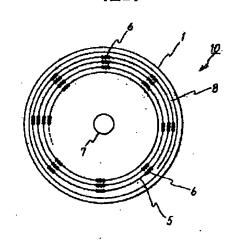
#### 【符号の説明】

- 1 透明基板
- 2 色素層
- 3 中間層
- 4 保護層
- - 6 ピット
  - 7 センター孔
  - 8 トラック
  - 10 光記録媒体

【図1】



【図2】



#### フロントページの続き

(72)発明者 小原 浩志

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ クセル株式会社内

(72)発明者 吉水 拓博

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ クセル株式会社内

(72)発明者 大塚 隆裕

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ クセル株式会社内

F ターム(参考) 2H111 EA03 EA12 EA22 EA40 FA01 FA14 FA23 FB43 FB60 FB61 GA06 5D029 JA04 JA10 JC17